BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-047501

(43) Date of publication of application: 02.03.1987

(51)Int.CI.

G01B 7/30

G01B 7/00

(21)Application number : 60-187901

(71)Applicant : S G:KK

(22)Date of filing:

27.08.1985

(72)Inventor: ICHIKAWA WATARU

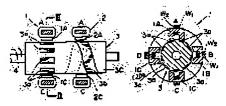
MATSUKI YUJI

(54) ABSOLUTE ROTATIONAL POSITION DETECTING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To detect with a high resolution an absolute rotational position extending over the whole periphery of one rotation, by providing two kinds of patterns on a rotor part.

CONSTITUTION: In accordance with an opposed area of a good conductor rectangular piece 3a of a rotor part 3 to be end part of each phase pole part of a detecting head 1, an eddy current flows to its part, and a magnetoresistance variation caused by this eddy current loss occurs in a magnetic circuit of pole parts 1AW1D. In accordance with a value of this magneto-resistance, a relative rotational position of the rotor part 3 to the head 1 is detected by an absolute value within an angle range of one pitch of the first pattern. Subsequently, when a



magnetic flux of pole parts 2AW2D of a detecting head 2 passes through a part of a spiral wire 3b, an eddy current flows, and by a magneto-resistance value corresponding to its current, a rotational position of the rotor part 3 to the head 2 is detected by an absolute value within a range of one cycle of a variation of the second pattern. By combining these first and second rotational position detecting data, an absolute rotational position detecting data of a high resolution can be obtained extending over a wide range by a vernier theory.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 47501

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987)3月2日

G 01 B 7/30

7/00

7355-2F P-7355-2F 101

審査請求 未請求 発明の数 1 (全10頁)

⑤発明の名称

アブソリユート回転位置検出装置

20特 頤 昭60-187901

②出 願 昭60(1985)8月27日

79発明 者

Ш 市

渉

東京都府中市紅葉丘2-32-1

明 73発 者 木 _ 裕

東大和市高木3-310-8

砂出 願 人 株式会社 エスジー 国分寺市南町3丁目25番11号

義仁 70代 理 弁理士 飯塚

発明の名称

アブソリュート回転位置検出装置

特許請求の範囲

1. 所定のピッチで円周方向に変化を繰返す第1 のパターンと、1円周につき1サイクルの変化を 示す第2のパターンとを有し、これらのパターン を所定の物質により配置したロータ部と、

このロータ部に近接して設けられ、該ロータ部 の回転位置に応じて前記各パターンとの対応関係 が変化し、各パターンとの対応関係に応じた出力 信号を夫々生じる検出ヘッド部と

を具えたアブソリュート回転位置検出装置。

- 2. 前記パターンを構成する前記所定の物質は、 前記部材の他の部分の材質よりも相対的に良導電 体から成るものである特許額求の範囲第1項記載 のアブソリュート回転位置校出装置。
- 3. 前記パターンを構成する前記所定の物質は、

磁性体から成るものである特許請求の範囲第1項 記載のアブソリュート回転位置検出装置。

- 4.前記ロータ部の基材が磁性体から成り、磁性 体から成る前記パターンはこの基材上において突 出部として加工形成されるものである特許請求の 節囲第3項記載のアブソリュート回転位置検出装 間.
- 5. 前記ロータ部の基材が磁性体から成り、前記 パターンに対応する形状をこの基材において凹所 として形成し、この凹所に前記良導電体を埋設し て前記パターンを構成させた特許請求の範囲第2 項記載のアブソリュート回転位置校出装置。
- 6. 前記ロータ部は、その指材上に前記所定の物 質により前記パターンを形成し、その上から所定 の表面コーティングを施したものである特許請求 の範囲第1項記載のアブソリュート回転位置検出 装置.

7. 前記ロータ部は、その基材上に前記所定の物質により前記パターンを幾分突出させて形成し、 該パターンの間の凹所に所定の充填物質を充填させて該パターンの上面と該充填物質の上面の正面の正面の正面の正面の正面の正面の正面の正面の正面の正面のである特許請求の範囲第1項記載のアブソリュート回転位置検出装置。

8. 前記ロータ部の基材と前記パターンが同じ物質から成り、該基材におけるパターン配置箇所に対して局部的に所定の処理を加えることにより該箇所の磁気的性質を変更し、これにより該箇所を前記パターンと成すようにした特許請求の範囲第1項記載のアブソリュート回転位置検出装置。

9. 前記基材はステンレススチールから成り、前記所定の処理は加熱処理であり、前記簡所を磁性体に変更することにより前記パターンが磁性体によって構成されるようにした特許請求の範囲第8

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

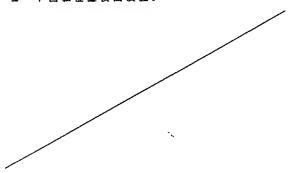
この発明は、モータその他回転体の回転位置の 絶対値を高分解能で検出し得るアブソリュート回 転位置検出装置に関する。

〔従来の技術〕

 項記載のアブソリュート回転位置検出装置。

10. 前記検出ヘッド部は、前記第1及び第2のパターンに夫々対応する第1及び第2の検出ヘッドを含み、少なくとも一方の検出ヘッドが前記パターンとの対応位置に応じた電気的位相ずれを示す出力信号を生ずるものである特許請求の範囲第1項記載のアブソリュート回転位置検出装置。

11. 前記検出ヘッドは、励磁用巻線手段と出力用巻線手段とを含む誘導形検出ヘッドから成るものである特許請求の範囲第10項記載のアブソリュート回転位置検出装置。



にすることが考えられる。こうすると、出力信号 の変化の1サイクルがスロット歯の1ピッチに対 応するものとなり、検出分解能が向上する。 しか し、それだけではスロット歯1ピッチ内での相対 的回転位置しか検出することができず、1回転内 での絶対的回転位置を検出するには不充分である。 そのため、スロット歯を設けた検出装置とは別途 に、少くとも各スロット歯毎の絶対的回転位置を 検出し得る、いわば低分解能の、第2の検出装置 を用いることが要求される。そうすれば、各スロ ット歯毎の絶対的回転位置とスロット歯1ピッチ 内での相対的回転角度との組合せにより、回転位 盤の絶対値を高分解能で検出することができる。 しかし、スロット歯を設けた高分解能型の検出装 置と低分解能型の第2の検出装置とを夫々別途に 構成し、両者を単純に併設するのはコスト高とな り、また、両者のロータ部の位置合わせを高精度 に行わねばならないという面倒が生じる。この点 **に鑑みて本出願人の出願に係る実開昭57-92** 108号では、ロータのスロット歯を螺旋状に設

けることにより、スロット歯の1ピッチを1サイクルとする回転位置検出と螺旋の1回転を1サイクルとする回転位置検出を行えるようにしている。 しかし、これではロータの機械加工が大変面倒であった。

[発明が解決しようとする問題点]

この発明は上述の点に鑑みてなされたもので、 1回転全周にわたるアブソリュート回転位置を高 分解能で検出する回転位置検出装置を簡単な構成 により提供しようとするものである。

[問題点を解決するための手段及び作用]

この発明のアブソリュート回転位置検出装置は、 所定のピッチで円周方向に変化を繰返す第1のパ ターンと、1円周につき1サイクルの変化を示す 第2のパターンとを有し、これらのパターンを所 定の物質により配置したロータ部と、このロータ 部に近接して設けられ、該ロータ部に対する位置 関係に応じて前記各パターンとの対応関係が変化

〔寒施例〕

以下、この発明の一実施例を添付図面に基づき 詳細に説明しよう。

第1図及び第2図に示された回転位置検出装置は、所定の配置で相互に固定された第1及び第2の検出へッド1,2と、このヘッド内の空間に挿入され、回転軸4に与えられる回転運動に応でしてのなれ、回転軸3が側面図で示され、検出へッド1,2が断面図にて示されている。ロータ部3が側面図で示され、検出を手に、かりまりに変化を示されている。ロータを第1のででで、第2のパターンとが、所定の物質(すなわちの形で磁気に応答する物質)により配置されている。

ロータ部 3 化 x 化 x 化 x 化 x 化 x の x x の

し、各パターンとの対応関係に応じた出力信号を 夫々生じる検出ヘッド部とを具えたことを特徴と する。

ロータ部に配置された第1のパターンに応答をして該パターンの繰返しの1ピッチに対応する回転角範囲を1サイクルとし、その範囲内でのアプことができる。これにより高分解能の回転位置検出をサイクリックに行うことが可能である。他方、ロータ部に配置された第2のパターンに応答する位置検出信号を副尺に応答する位置検出信号を副尺に見いている。第2のパターンに応答する位置検出信号をまた。第2のパターンに応答する位置検出信度な回転位置検出が可能である。

ロータ部においては2種類のパターンを所定の 物質(例えば銅、アルミニウム等の導電体、ある いは鉄等の磁性体)によって配置すればよいため、 構造が簡単であり、加工の手間もかからない。

円筒周囲に 1 ピッチ分の螺旋形状で配置された所 定幅の螺旋線条 3 b から成る。

第1の検出ヘッド1は第1のパターン3aに対 応して配置され、第2の検出ヘッド2は第2のパ ターンるりに対応して配置されている。第2回は、 第1図の『-『線に沿い、第1の検出ヘッド1と 第1のパターン3aを配置したロータ部3の部分 とを断面図にて示したものである。第2図から明 らかなように、検出ヘッド1は、4つの極部1A ~1 Dを円周方向に90度の間隔で配したもので、 各極部1A~1DにはI次コイルW,と2次コイ ルW。が夫々巻かれている。各極部1A~1Dは C字型の磁性体コアを持ち、そのコアの一方の端 部から出た磁束がロータ部3を通って他方の端部 に入るようになっている。第2の検出ヘッド2も 4つの極部2A~2Dを持ち、第1の検出ヘッド 1と同様の構造であってよい。第1の検出ヘッド 1の各種部1A~1Dとロータ部3の第1のパタ ーンの矩形片 3 a との対応関係は、隣合う極間で ¹ピッチづつずれるようになっている。この場合、

パターン変化の 1 ピッチは前述の通り $\frac{360}{N}$ 度(N=9の場合は40度)である。第2の検出へっ F2の各極部2A~2Dとロータ部3の第2のパ ターンの螺旋線条3b との対応関係も、隣合う極 間で $\frac{1}{4}$ ピッチづつずれている。但し、この場合、 第2のパターンの変化の1ピッチは前述の通り1 回転(360度)に相当する。このようなパター ンとの対応関係のずれにより、各極部1 A~1 D, 2 A ~ 2 D を通る磁気回路の磁気抵抗は異なる位 相で変化する。そとで、極部1A,2AをA相、 1 B, 2 B を B 相、 1 C, 2 C を C 相、 1 D, 2 DをD相として以下説明する。

ロータ部ろにおいてパターンを構成する物質は、 検出ヘッドの磁界に対するその物質の侵入度に応 じて異なる磁気抵抗変化を生ぜしめるような物質 である。そのような物質としては、ロータ部3の 他の部分3cよりも相対的に良導電体から成るも の、あるいは磁性体から成るもの、を用いるとよ

ロータ部3におけるパターンの部分3a,3b

この磁気抵抗に応じたピークレベルを持つ交流信 号が誘起される。各極部1A~1Dと矩形片3a との対応関係のずれにより、各極部1A~1Dの 磁気抵抗変化は、矩形片3aの繰返しの1ピッチ の角度を1サイクルとし、各極間で 1サイクルゴ つずれるようになっている。例えばA相をコサイ ン相とすると、B相をサイン相、C相をマイナス コサイン相、D相をマイナスサイン相とすること ができる。

この磁気抵抗の大きさに応じて、第1のヘッド 1 に対するロータ部3の相対的回転位置を、第1 のパターンの1ピッチの角度範囲内でのアブソリ ュート値にて検出することができる。この検出を 位相方式によって行う場合について説明すると、 A及びC相の1次巻線を正弦信号蚰wt 化よって 励磁し、B及びD相の1次巻線を余弦信号αsωt によって励磁する。すると、各相の2次巻線の誘 起電圧を合成した検出ヘッド出力信号Y1として、

 $Y_1 = K \sin(\omega t + \phi)$ (1) を銅のような良導電体により構成し、他の部分3c をこの良導電体に比べて導電性の低いもの(例え ば鉄)により構成した場合について考える。ロー タ部 3 が回転変位し、この変位量に応じて第1の パターンの矩形片3aが第1のヘッド1の各額部 1 A~1 Dの磁界内に侵入すると、その侵入量に 応じて良導電体から成る矩形片るaに渦電流が流 れる。極部1A~1Dに対するこの矩形片3aの 対向面積がより大きい状態(例えば最大では第2 図のA相極部1Aに対応している状態)ほどより 多くの渦電流が流れる。反対に、矩形片3aが極 部1 A~1 Dの端部に全く対向していない状態(例えば第2図ではC相極部1Cに対応している状態) ではほとんど渦電流が流れない。こうして、第1の 検出ヘッド1の各相極部の端部に対するロータ部 3の良導電体矩形片 3 aの対向面積に応じて、そ の対向部分で該矩形片るaに渦電流が流れ、この 渦電流損による磁気抵抗変化が第1の検出ヘッド 1の各極部1A~1Dの磁気回路に生ぜしめられ る。各極部1A~1Dに設けた2次巻線W2には

第 1 のパターンの 1 ピッチ分の角度 $(\frac{360}{N})$ の 範囲内でのロータ部るの回転位置に対応する位相 角であり、ロータ部3の実際の回転角度をθとす ると、 ø=N0なる関係にある。Kは諸条件に応 じて定まる定数である。こうして、第1の検出へ ッド出力信号Y。の基準交流信号sin wt に対する 位相シフト量すが、第1のパターンの1ピッチ分 の角度範囲内でのロータ部3の回転位置を示すも のとなる。この位相シフト量々は、適宜の手段に よってディジタル又はアナログ的に測定すること ができる。

第2のパターンについても同様であり、第2の 検出ヘッド2の各極部2A~2Dの磁束が螺旋線 条3bの一部を貫くときその部分で渦電流が流れ、 それに応じた磁気抵抗変化が各極部の磁気回路に 生じる。この渦電流掛は、各極部の端部と線条 3b との対向面積が大きいほど多い。こうして、第2 の検出ヘッド2の各極部2A~2Dの磁気抵抗は、 螺旋線条3 bの1ピッチの角度範囲つまり360° なる交流信号を得ることができる。ここで、すは 度を1サイクルとして変化し、その変化の位相は、

各極毎に90度づつずれたものとなる。従って、 前述のヘッド1の場合と同様に、ヘッド2では、 A相に対応する極1 Aの磁気抵抗変化をコサイン 相とすると、B相に対応する極1 Bはサイン相、 C相に対応する極1 Cはマイナスコサイン相、D 相に対応する極1 Dはマイナスサイン相となる。

この磁気抵抗の大きさに応じて、第2のヘッド 2に対応するロータ部3の回転位置を、第2のパターンの変化の1サイクルの範囲(つまり1回転) 内でのアブソリュート値にて検出することができる。この検出を位相方式によって行う場合は前述 と同様に、A, C相の1次巻線を正弦信号shuのに によって励磁し、B, D相の1次巻線を余弦信号 のはによって励磁する。すると、各極部の2次 巻線の誘起電圧を合成した検出ヘッド出力信号 Y₂ として、

 $Y_2 = K_{sin} (\omega t + \theta)$ …… (2) なる交流信号を得ることができる。ここで、 θ は 第 2 のパターンの 1 サイクルの角度範囲内のロー・タ部 3 の回転位置に対応する位相角である。こう

粗い分解能であってもよい。これはパーニャ原理の主尺測定データに相当する。この第1及び第2の回転位散検出データ D_{ϕ} , D_{δ} の組合せにより、パーニャ原理により、高分解能のアブソリュート回転位置検出データを広範囲にわたって得ることができる。

前述の位相方式によって検出ヘッド出力信号 Y_1 、 Y_2 を生じさせ、この出力信号における位相ずれ 量 ϕ 、 θ をディジタルで測定するための電気回路 の一例を第 4 図に示す。

第4図において、発振部10は基準の正弦信号 sm ol と余弦信号 cs ol を発生する回路、位相差検出回路11は上記位相ずれず、6を失々測定するための回路である。クロック発振器12から発振されたクロックパルスCPがカウンタ13でカウントされる。カウンタ13は例えばモジュロM(Mは任意の整数)であり、そのカウント値がレジスタ14及び15に与えられる。カウンタ13の4分周出力からは、クロックパルスCPを4分局したパルスPc が取り出され、1ヶ分周用のフリッ

して、第2のヘッド出力信号 Y2の基準交流信号 sin ωt に対する位相シフト量θが、ロータ部3の 回転位置を示すものとなる。この位相シフト量 θ も、適宜の手段によってディジタル又はアナログ 的に測定することができる。第1のヘッド出力信 号Y,に基づき得られる回転位置検出データDa と第2のヘッド出力信号Y: に基づき得られる回 転位置検出データDaの一例を第3図に示す。第 1の回転位置検出データ Daは、比較的狭い角度 範囲($\frac{360}{N}$ 度)内でのアブソリュート回転位置 を示しており、バーニャ原理の副尺測定データに 相当するものであり、高い分解能で精度の良い位 置検出が可能である。第2の回転位置検出データ D_{θ} は、1回転全周でのアプソリュート回転位置 を示している。角度 $\frac{360}{N}$ 度の範囲内での検出精 度は第1の回転位置検出データ Da によって期待 できるため、第2の回転位置検出データ De は分 解能の粗いデータであってもよい。つまり、第2 の位置検出データ D_{θ} は、 $\frac{360}{N}$ 度を最小単位とす るアブソリュート値を求めることができる程度の

各検出ヘッド1,2の各相の2次巻線W。の合成出力信号Y,及びY。は増幅器23,24を介してコンパレータ25,26に夫々加わり、該信号Y,,Y。の正・負極性に応じた方形波信号が該コンパレータ25,26から夫々出力される。 このコンパレータ25,26の夫々の出力信号の立上りに応答して立上り検出回路27,28から パルス T_1 , T_2 が出力され、このパルス T_1 , T_2 に応じてカウン g 1 3 のカウント値をレジス g 14 , g 1 5 に夫々ロードする。その結果、第 1 のヘッド 出力信号 Y_1 における位相ずれ g に応じたディジタル値 g かレジス g 1 4 に取り込まれ、 第 2 のヘッド出力信号 g 2 における位相ずれ g 2 に立って、所定角度範囲(g 360 度)内の回解位置をアブソリュートで示すデータ g 2 を得ることができる。

データ D_{θ} において実質的に必要とされる情報は、現時点でのデータ D_{ϕ} が 1 回転内における何サイクル目のデータであるかを示す情報である。例えば、データ D_{θ} の 1 回転内における繰返しサイクル数が N であれば、データ D_{θ} の直を N で割ったものが現時点でのデータ D_{ϕ} のサイクル数を示している。従って、データ D_{θ} を N で割った値とデータ D_{ϕ} を組合せれば、 1 回転全周にわたるアブソリュート回転位置を高分解能で精度良く検

とロータ部3の中心が多少ずれていても、それによる誤差が生じない。なお、第5回において第1のパターン3a及び第1の検出ヘッド1は便宜上図示していないが、これは第1回と同様に設けられるのは勿論である。

また、螺旋状のパターンは必ずしも滑らかな線条3b,3b,3b,から成るものである必要はなく、第7図に示すようにステップ状に配置されたパターン3sから成っていてもよく、全体として螺旋に近似した(斜めの)変化を示すものであればよい。

第8図は、ロータ部3に配置するパターンの別の例を展開図によって示したもので、第1のパターンは1円周につきN個の菱形3 a'から成り、第2のパターンは1円周につき1個の菱形3 b'から成る。この場合も、検出ヘッド1、2に対向する各パターン3 a'、3 b'の面積が回転位置に応じて変化し、前述と同様に動作する。

検出ヘッドは、前述のような4種型あるいは8種型のものに限らず、3種型あるいは6種型ある

出したデータを得ることができる。ここで $N=2^n$ であるとすると、格別の割算は不要であり、データ D_0 の上位 n ビットとデータ D_0 とを組合せればよいことになる。

ロータ部るに配置する第1のパターンあるいは 第2のパターンの形状は上述のものに限らず、ど のようなものでもよい。例えば、第2のパターン は、第5図に示すような、2条ねじ式の2つの線 条 3b1, 3b2 から成ってもよい。この場合、ロ - タ部 3 の横断面において 180度対 称の 2 箇所 ヘッド2は第6図に示すような8極型コアから成 るものとするとよい。8極型コアはA,B,C, D相に対応する極を2組づつ含み、同一相が180 度対称の位置にあるものである。各極には前述と 同様に1次及び2次巻線が巻かれており、位相方 式で検出を行う場合はA,C相とB,D相とでは 夫々90度位相のずれた交流信号(例えば正弦信 号と余弦信号)で励磁を行う。この場合、同一相 が180度対称位置にあるため、ヘッド2の中心

いは12極型など、その他適宜の極数とすることができる。第9回は、その一例として6種型の検出へッドを示したものである。その場合、位相検出方式のための1次コイル励磁交流信号は、正弦信号と余弦信号のように90度位相のずれた信号ではなく、sinutとsin(ut-60)あるいはsin(ut-240)など、60度位相がずれた交流信号あるいはその倍角だけ位相がずれた交流信号、その他適宜位相角だけずれた交流信号を用いる。

また、検出ヘッドの磁性体コア素材は、第2図のように各極毎に分離されたものから成るもの、あるいは第6図のように各極が共通のコア素材によって連続しているもの、のどちらを用いてもよい。

ところで、上述では位相方式によって位置検出 データを求めているが、通常の差動トランスで知 られているように電圧方式によって位置に応じた 電圧レベルを持つ位置検出データを求めるように してもよい。そのばあいは、1 次コイル励磁用の 交流信号に位相差を設定する必要はない。また、 精度が要求される高分解能の位置検出データ D ø は位相方式によって求め、他方の位置検出データ は電圧方式によって求めるようにしてもよい。

大に、ロータ部3におけるパターンの形成法についていくつかの例を挙げて説明する。パターンを構成する良導館体あるいは磁性体の物質3a、3b、3b、3b、3b、iag 強症 体の表面加工処理技術(例えば、めっき、溶射、焼付、強装、溶着、蒸着、電鏡、フォトエッチングなど)を用いて付着若しくは形成させるようにするとよい。 最近では、その種の加工処理技術を用いて微細なパターンでも形成できるマイクロ加工技術が確立されているので、そのような技術を用いて精密なパターン形成を行うことができる。

第10図は、ロータ部3の基材3 d の周囲に銅のような良導体物質でパターン3 a , 3 b を形成し、その上からクロームめっきのような表面コーティング3 e を設けた例を示している。この場合のパターン形成法としては、基材3 d の全周に銅

その上から表面コーティング3eを施すようにするとよい。充填物3fとしては、例えばニッケルめっきなどを用いることができる。

なお、基材3 dに倒等の金属膜をめっきし、その後所望のパターンでエッチングする場合、エッチング薬剤によって基材3 d の表面が侵されるおそれがある。特に基材3 d が鉄等の金属である場合その問題が大きい。そのような問題を解決するために、第12回に示すように、基材3 d の表面全体にエッチング薬剤に対して耐性を示す所定の物質3g (例えば樹脂)の薄膜を形成し、その上から倒めっき等を施し、更に所定のエッチングを行ってパターン3 a を形成するようにするとい。

パターンを構成する物質は、銅又はアルミニウム又はその他良導健体又はそれらの混合物若しくは化合物、のように渦電流損によって磁気抵抗変化を生ぜしめる破性体物質(例えば鉄あるいはその化合物又は混合物)であってもよい。そのような磁性体によりパターンを構成する

ところで、第10回に示すように表面コーティング3 e をパターン3 a の間の凹みに埋めるようにすると、その部分でどうしてもコーティング3 e が沈み、仕上げ表面が滑らかにならないことが多い。そこで、第11回に示すように、各パターン3 a の間の凹みを適宜の充填物3 f で充填し、

場合も上述と同様の種々の表面加工技術によりパ ターン形成を行うことができる。

また、第13回に示すように、ロータ部3の基 材3dを鉄等の磁性体で作成し、その基材3dの 表面に所望のパターンに応じた凹所を加工形成し、 この凹所に銅等の良導媒体3aを充填することに より所望のパターン形成を行うようにしてもよい。 この場合、導電体3aのパターンの間に基材3d の凸部である磁性体が侵入し、その部分では渦電 流損が少なくなることにより磁気抵抗が小さくな ることに加えて、磁性体の突出によりより一層磁 気抵抗を小さくすることができ、相乗的効果によ りロータ部の変位に対するセンサ出力信号の応答 精度を上げることができる。また、第14回に示 すように、磁性体から成るロータ部3の基材3d の表面に所望のパターンに応じた突出部3aを加 工形成し、この突出部3aを磁性体から成るパタ - ン部としてもよい。その場合は、渦電流損では なく、導磁量に応じた磁気抵抗変化を生じさせる ことができる。

特開昭62-47501(8)

また、パターン配置部材に配置するパターンは 可視的に明瞭に区別し得るようになっている必要 はなく、視覚的には他の部分と明瞭に区別できるな くても、磁気的性質において他の部分と区別別別 るものであればよい。例えば、ロータ部3の基材 をステンレスによって一般ではかってののののであればない。であれば、ロータのののであるないではなってののののである。 材上ものができ、これによりありであっても、 はいすることができ、その他の部分を非 はなくなってきる。

なお、上記各実施例において、ロータ部における各種毎の1次巻線と2次巻線は必ずしも別々の巻線である必要はなく、実開昭58-2621号あるいは実開昭58-39507号に示されたもののように共通であってもよい。

また、検出ヘッドは第1及び第2のパターン毎 に別々に設けずに共通のものを用いてもよい。 そ の場合、適宜の電気的処理によって各パターンに

第3 図は同実施例における第1 の検出ヘッドと 第2 の検出ヘッドの出力に基づき得られる位置検 出データの一例を示すグラフ、

第4回は検出ヘッド部に励磁用交流信号を供給するための回路と該ヘッド部の出力信号の電気的位相を検出して位置検出データを求める回路の一例を示す電気的ブロック図、

第5図はロータ部に配置する第2のパターンの 別の例として2条ねじ式の螺旋線条のパターンを 示す側面図、

第6図は第5図のパターンを検知するために用いる第2の検出ヘッドの別の例を示すもので、8 極型ヘッドの機断面図、

第7回はロータ部に配置する螺旋状のパターンの別の例を示すもので、ステップ状に変化するようにしたものの側面図、

. 第8回はロータ部に配置する第1及び第2のパターンの別の例を示す展開図、

第9回は検出ヘツドの別の例を示すもので、6 極型ヘッドの検断面図、 別々に応答する出力信号を得るようにする。また、 各パターンは異なる領域に配置せずに同じ領域に 重複して配置するようにしてもよい。

また、ロータ部に配置するパターンの種類は2 に限らず、それ以上であってもよい。

(発明の効果)

以上の通り、この発明によれば、ロータ部に2種類のパターンを併設し、該ロータ部に対する検出へッドの位置関係を各パターン毎に夫々求めるようにしたので、構造が簡単であり、製造が容易かつ低コストであり、更に、ロータ部の小型化に適しており、しかも、1回転全周にわたるアブソリュート回転位置を高分解能で検出することができるという、種々の効果が得られる。

図面の簡単な説明

第1回はこの発明に係るアブソリュート回転位 置検出装置の一実施例を示す一部断面側面図、

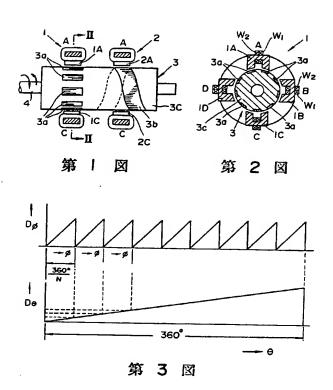
第2図は第1図のⅡ-Ⅱ線断面図、

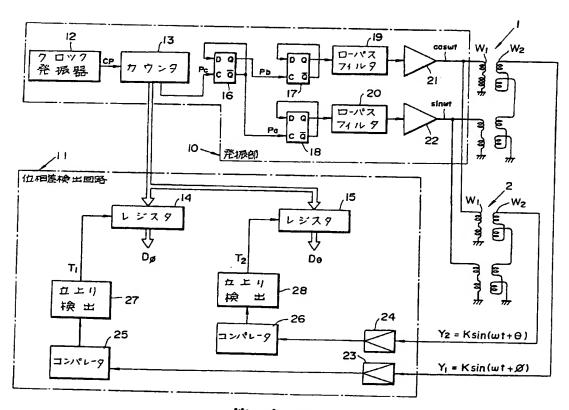
第10図乃至第14図はロータ部におけるパタ ーン形成法の具体例を夫々示す断面図、である。

1 … 第 1 の検出ヘッド、 2 … 第 2 の検出ヘッド、 1 A ~ 1 D, 2 A ~ 2 D … 極部、 3 … ロータ部、 3 a, 3 a' … 第 1 のパターン、 3 b, 3 b,, 3 b,, 3 b,, 3 b' … 第 2 のパターン、 W, … 1 次巻線、 W, … 2 次巻線。

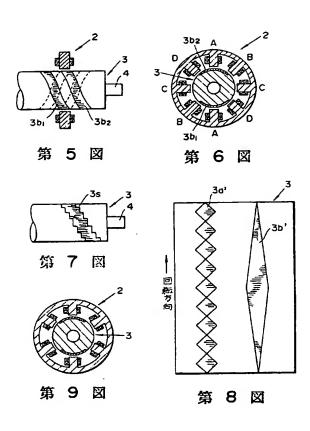
出願人 株式会社 エ ス ジー 代理人 飯 塚 義 仁

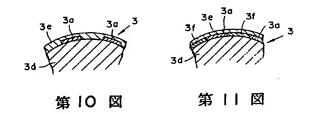
図面の浄街(内容に変更なし)





第 4 図





第12 图 第13 图 第14 图

手続補正書 (カ式)

昭和60年12月11日

特許庁長官 字賀 道郎 殿

1. 事件の表示

昭和60年特許顯第187901号

2. 危明の名称

アブソリュート回転位置校出装置

3. 組正をする者

事件との関係 特許出願人

名称 株式会社 エスジー

4. 代理人

〒105東京都港区西新橋二丁目15番17号 岡本ビル5階・電話 (03)501-2748 (

7753 弁理士

飯塚幾仁

5. 稲正命令の日付

昭和60年11月6日 (11月26日発送)

6. 福正の対象

図面の浄器

7. 補正の内容

別紙の通り(内容に変更なし)